



## Addendum - Nouvelles techniques de réalisation de photopiles au silicium

P. Siffert

### ► To cite this version:

P. Siffert. Addendum - Nouvelles techniques de réalisation de photopiles au silicium. Revue de Physique Appliquée, 1979, 14 (11), pp.946-946. 10.1051/rphysap:019790014011094600 . jpa-00244684

**HAL Id: jpa-00244684**

**<https://hal.science/jpa-00244684>**

Submitted on 1 Jan 1979

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

## **Addendum**

### **Nouvelles techniques de réalisation de photopiles au silicium**

**P. Siffert**

Centre de Recherches Nucléaires  
Groupe de Physique et Applications des Semiconducteurs (Phase)  
67037 Strasbourg Cedex, France

REVUE DE PHYSIQUE APPLIQUÉE **14** (1979) 169.

L'origine de la figure 26 de l'article cité ci-dessus a été omise par erreur. Cette figure est due à H. B. MICHAELSON et tirée de *J. Appl. Phys.* **48** (1977) 4729 (réf. [99] du texte).